# ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ОБЛУЧЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ LiF

### Г.А. Петченко

## Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, Украина E-mail: gdaeron@ukr.net

Импульсным эхо-методом в частотном диапазоне 37,5...232,5 МГц исследован задемпфированный дислокационный резонанс в кристаллах LiF с остаточной деформацией 0,65 % при T = 300 К в интервале доз облучения 0...1000 Р. Определены зависимости коэффициента вязкости В и средней эффективной длины дислокационного сегмента L от времени облучения.

### введение

Данная статья относится к серии работ [1-5], в которых изучается процесс взаимодействия подвижных дислокаций с дефектами радиационного происхождения в кристаллах LiF. Выбор кристаллов LiF в качестве объектов исследований был неслучайным. С точки зрения научных исследований, эти кристаллы благодаря своей простой структуре и типу химической связи являются модельными и поэтому весьма удобны для проверки различных теорий, в частности, теории фононного торможения дислокаций [6]. В них из-за отсутствия электронной подсистемы можно исследовать эффекты фонондислокационного взаимодействия в чистом виде. В опытах по изучению радиационного воздействия на твердое тело кристаллам LiF также следует отдать предпочтение. Благодаря высокой температуре Дебая ( $\theta = 732$  K) [7] с их помощью можно при T = 300 К достаточно корректно исследовать тонкие эффекты закрепления дислокаций радиационными дефектами, поскольку другие процессы при указанной температуре не протекают.

Опыты на кристаллах LiF интересны и в прикладном аспекте, в связи с широким применением последних в качестве элементной базы в различных акустооптических устройствах. В частности, их используют в акустических линиях задержки, в лазерной технике [8], радиобиологии и медицине [9] в качестве дозиметров излучения. Кроме того, кристаллы LiF используются в рентгеноспектральной оптике в качестве кристалл-монохроматоров [10]. Выступая в роли диспергирующих элементов, кристаллы фтористого лития позволяют с высокой разрешающей способностью изучать тонкие структуры спектров исследуемых веществ.

Следует сказать, что служебные характеристики указанных устройств в значительной мере определяются состоянием дислокационной структуры используемых в них кристаллов. Если в результате внешнего воздействия в кристаллах появятся «легкоподвижные» дислокации, устройство может полностью потерять свои служебные свойства. В связи с этим представляется важным изучение процессов гашения дислокационных эффектов, происходящих при закреплении подвижных дислокаций радиационными дефектами.

В работах [1-5] импульсным эхо-методом исследовалось влияние малых доз рентгеновского облучения на частотную и амплитудную локализации дислокационного резонанса в интервале доз облучения 0...400 Р. На основе анализа частотных спектров дислокационного декремента  $\Delta_d(f)$  было установлено, что с увеличением дозы облучения указанные частотные кривые смещаются в сторону более высоких частот и меньших амплитуд. При этих условиях свободная длина дислокационного сегмента L монотонно уменьшается, а коэффициент динамического торможения дислокаций В сохраняет неизменным свое абсолютное значение.

Из-за высокой чувствительности дислокационного поглощения к изменению длины дислокационного сегмента, обусловленному увеличением концентрации радиационных дефектов в кристалле, можно было четко фиксировать смещение кривых  $\Delta_d$  (f) уже при облучении образца дозой в 100 P.

В целом, работы [1-5] ярко продемонстрировали эффективность применения ультразвуковых методов внутреннего трения [7] для надежной регистрации начала появления на дислокациях точек закрепления радиационного происхождения.

Кроме акустических методов диагностики радиационного повреждения материала давно применяются и оптические методы, связанные с изучением зависимостей коэффициента пропускания от длины волны излучения, проходящего через кристалл. По спектральным зависимостям коэффициента пропускания излучения  $\tau$  ( $\lambda$ ) можно делать выводы не только о присутствии центров окраски в облучаемых кристаллах, но и определять их тип и количество [11]. Однако, несмотря на высокую информативность оптических методов, их эффективное применение становится возможным лишь начиная с определенной дозы радиации (обычно ~10<sup>3</sup> P), введенной в кристалл, что исключает изучение процесса накопления дефектов радиационного происхождения на ранних стадиях.

Учитывая сказанное, представляется весьма интересным расширить диапазон облучений, что применялся в исследованиях [5], до 10<sup>3</sup> Р с той целью, чтобы недоступный для оптического изучения интервал доз облучений (400...1000 Р) был полностью перекрыт эффективно действующим в этой области акустическим методом. Полученные в этом направлении результаты имели бы не только чисто научную, но и определенную практическую и методологическую ценность. Указанные соображения и определили цель настоящей работы.

### МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной работе импульсным эхо-методом в области частот 37,5...232,5 МГц и интервале доз рентгеновского облучения 0...1000 Р была исследована частотная зависимость дислокационных потерь ультразвука в монокристаллах LiF при температуре T = 300 К. Для опытов использовались образцы с геометрическими размерами 17×17×29 мм и чистотой 10<sup>-4</sup> вес.%, полученные путем выкалывания по плоскостям спайности <100>. После выкалывания образцы подвергались тонкой шлифовке и последующей полировке, так, чтобы непараллельность их рабочих поверхностей составляла приблизительно ± 1 мкм/см, что контролировалось с помощью оптиметра типа ИКВ. Для снятия внутренних напряжений, которые могли возникнуть в результате механической обработки, образцы отжигали на протяжении ~ 12 ч в муфельной печи МП-2УМ при температуре ~ 0,8  $T_{\pi\pi}$  ( $T_{\pi\pi}$  = 870 °C) с последующим медленным охлаждением до комнатной температуры. Для введения в кристаллы «легкоподвижных» дислокаций их предварительно деформировали до получения остаточной деформации є = 0,65 %. Выход на требуемую величину остаточной деформации обеспечивался точной регистрацией предела текучести кристаллов на ленте самописца КСП-4. Дополнительно изменение длины образца также контролировалось с помощью компаратора ИЗА-2. Деформирование образцов производилось сжатием на разрывной машине типа «Инстрон» при скорости деформации ~  $10^{-5}$  c<sup>-1</sup>. При таком режиме деформирования, как было установлено в [12], полосы скольжения не возникают, а ямки травления равномерно покрывают протравленную поверхность кристалла. Это дает возможность с помощью программы Photoshop подсчитать число ямок травления и достаточно точно определить плотность дислокаций Л. Облучение кристаллов LiF рентгеновскими лучами выполнялось на стандартной установке УРС-55 (40 кВ, 10 мА). Мощность дозы в месте расположения исследуемого кристалла, определенная с помощью дозиметра КИД-2, составляла ~ 0,11 Р/с. Суммарное время облучения составило 160 мин, а суммарная доза облучения - 1055 Р.

### РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования частотных зависимостей дислокационного декремента затухания ультразвука  $\Delta_d$  (f) в кристаллах LiF с величиной остаточной деформации 0,65 % для суммарного времени облучения 120 и 160 мин при T = 300 К приведены на рис. 1 (кривая 1 и 2 соответственно).

Можно отметить, что ход резонансных кривых  $\Delta_d(f)$  качественно не отличается от соответствующих зависимостей, приведенных в работе [5] для малых доз облучений. Экспериментальные точки так же хорошо, как и в работах [1-5], описываются теоретическим частотным профилем [13], рассчитанным для случая экспоненциального распределения дислокационных петель по длинам. Из рис. 1 видно, что под действием рентгеновского облучения

резонансные кривые монотонно смещаются в область высоких частот и малых амплитуд, а их высокочастотные асимптоты практически совпадают между собой.



Рис. 1. Частотные зависимости дислокационного декремента затухания ультразвука от времени облучения: точки •, ▼ – данные эксперимента для 120 и 160 мин облучения соответственно;

*1, 2 – теоретические кривые [13],* прямые линии – их высокочастотные асимптоты

При анализе зависимостей параметров резонансного максимума от времени облучения среднюю эффективную длину дислокационного сегмента удобно выразить через время облучения. В соответствии с [14] выражения для резонансной частоты f<sub>m</sub>, декремента в максимуме  $\Delta_m$  и средней эффективной длины дислокационной петли L как функций времени записываются в виде:

$$f_{m}^{t} = f_{m}^{t=0} (1 + \beta t)^{2};$$
  

$$\Delta_{m}^{t} = \frac{\Delta_{m}^{t=0}}{(1 + \beta t)^{2}};$$
  

$$L_{t} = \frac{L_{t=0}}{1 + \beta t},$$
(1)

где  $f_m^t$ ,  $\Delta_m^t$ ,  $L_t$  – соответственно резонансная частота, декремент в максимуме и средняя эффективная длина дислокационной петли для кристалла, облученного за промежуток времени t,  $f_m^{t=0}$ ,  $\Delta_m^{t=0}$ ; L<sub>t=0</sub> - те же самые параметры, только для необлученного кристалла, а  $\beta = \frac{P \cdot L_{t=0}}{\Lambda}$ , где P – общее количество центров блокировки, которые достигают дислокационной сетки в единицу времени; Л – плотность дислокаций (неизменная в ходе эксперимента). В обзоре [7] также широко используются вышеуказанные формулы, хотя и отмечается, что концентрация  $c(t) = \beta t$  центров закрепления, которые добавляются за время облучения к петле длиной  $L_{t=0}$ , в общем, не является строго линейной функцией времени, и упомянутые выкладки можно использовать только в качестве первого приближения. Дж.М. Сивертсен [15] на основе обработки своих экспериментальных данных по NaCl предположил, что более точным приближением может являться  $c(t) = \beta t^{2/3}$ , однако сам он не приводит никакого объяснения этому факту.

Таким образом, с использованием данных настоящей работы, приведенных на рис.1, а также аналогичных зависимостей, взятых из [5] и формул (1), были построены зависимости  $\Delta_m(t)$  и  $f_m(t)$  (рис. 2).



Рис. 2. Зависимости параметров резонансного максимума Д<sub>т</sub> (кривая 1) и f<sub>m</sub> (кривая 2) от времени облучения: точки •, 0 – экспериментальные данные; сплошные линии – теоретические кривые, рассчитанные по формулам (1)

Из рис. 2 видно, что увеличение времени облучения приводит к уменьшению величины дислокационного декремента  $\Delta_m$  и увеличению резонансной частоты fm. Качественно это можно объяснить тем, что увеличение дозы облучения приводит к сокращению средней эффективной длины дислокационной петли, колеблющейся в поле УЗ-волны. При этом петли заметают меньшие площади, и дислокационное поглощение ультразвука снижается, а их резонансный отклик на ультразвуковое возбуждение приходится на более высокие частоты. Из рис. 2 также видно, что экспериментальные точки хорошо описываются теоретическими кривыми, каждая из которых согласована с экспериментальными данными в одной точке. Для более наглядной иллюстрации эффекта смещения резонансного максимума с облучением необходимо построить зависимость L(t).

Для получения информации по зависимостям средней эффективной длины дислокационного сегмента L и коэффициента динамического торможения дислокаций B от дозы облучения в диапазоне 0...1000 Р данные, приведенные на рис. 1-2, были обработаны в рамках дислокационной теории [16] с использованием уравнений, описывающих положение резонансного максимума и нисходящей ветви зависимости  $\Delta_d$  (f):

$$\Delta_m = 2,2\Omega \Delta_0 \Lambda L^2; \qquad (2)$$

$$f_m = \frac{0,084\pi C}{2BL^2};$$
 (3)

$$\Delta_{\infty} = \frac{4\Omega G b^2 \Lambda}{\pi^2 B f},\qquad(4)$$

где  $\Delta_{\infty}$  – значение декремента для частот f >> f<sub>m</sub>; Ω – ориентационный фактор, учитывающий, что приведенное сдвиговое напряжение в плоскости скольжения меньше приложенного напряжения; Lсредняя эффективная длина дислокационного сегмента,  $\Delta_0 = (8 \text{Gb}^2) / (\pi^3 \text{C}); \text{ C} - эффективное натяже$ ние изогнутой дислокации (C =  $2 \cdot Gb^2/\pi(1-\nu)$ );  $\Lambda$  – плотность дислокаций;  $v = C_{12}/(C_{11}+C_{12}) - \kappa o \Rightarrow \phi \phi u$ циент Пуассона; G – модуль сдвига действующей системы скольжения; b - величина вектора Бюргерса. Используя вычисленные автором [5] значения величин:  $\Omega = 0.311$ ;  $C = 2.5 \cdot 10^9$  H;  $\Lambda = 1.74 \cdot 10^{10} \text{ m}^{-2}$ ; v = 0,27; G = 3,533·10<sup>10</sup> Па; b = 2,85·10<sup>-10</sup> м и  $Gb^2 = 28,7 \cdot 10^{-10} \Pi a \cdot M^2$ , в настоящей работе по формулам (2)-(4) были определены значения величин L и В при изменении доз рентгеновского облучения.

Ход экспериментальных кривых для средней эффективной длины дислокационного сегмента L и абсолютных значений величины B, полученных при монотонном увеличении времени облучения, представлены на рис. 3 кривыми 1 и 2 соответственно.

Из этого рисунка видно, что кривая 1, характеризующая изменение со временем облучения средней эффективной длины дислокационного сегмента, плавно убывает по закону  $L_t = L_{t=0}/(1 + \beta t)$ . Точки для L(t), полученные путем расчета по формулам (2) и (3) с учетом результатов, приведенных на рис. 2, хорошо согласуются как между собой, так и с теоретической кривой 1. Поведение кривой L(t) вполне объясняет причину смещения резонансного максимума с облучением, наблюдаемого в экспериментах.





Для дополнительной проверки возможностей теории [16] расчет коэффициента динамического торможения дислокаций В также проводился двумя

независимыми способами: по нисходящей ветви по формуле (4) и по параметрам резонанса – по формулам (2) и (3). Результаты проведенных расчетов указанными методами продемонстрированы кривой 2 на рис. 3. Простой анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что оба способа обработки данных позволяют получать в рамках теории [16] практически одинаковые результаты. Из рис. 3 также видно, что коэффициент демпфирования дислокаций В не зависит от времени облучения в интервале применяемых доз 0...1000 Р. А это означает, что уровень динамического торможения дислокаций в кристаллах LiF обусловлен лишь их взаимодействием с фононами [6] и не зависит от структурного состояния образца. В данных исследованиях, проводимых при постоянной температуре, плотность фононного газа в кристалле не менялась и, следовательно, величина В должна оставаться неизменной. Ранее полученные результаты на ряде кристаллов [12, 17-20], подтверждающие независимость параметра В от механической обработки образца, а также при варьировании плотности дислокаций в кристалле, свидетельствуют о том же.

### выводы

Импульсным эхо-методом в частотном диапазоне 37,5...232,5 МГц на кристаллах LiF с величиной остаточной деформации 0,65% при T = 300 K в условиях изменения дозы рентгеновского облучения в интервале 0...1000 Р изучено поведение частотных спектров дислокационного поглощения ультразвука  $\Delta_d$  (f).

Показано, что с увеличением дозы облучения резонансный максимум кривой  $\Delta_d$  (f), уменьшаясь по амплитуде, смещается в область более высоких частот. Полученные результаты подтвердили справедливость теоретических предсказаний относительно того, что частота f<sub>m</sub> и максимальный декремент  $\Delta_m$ изменяются со временем облучения как  $(1 + \beta t)^2$  и

## $(1 + \beta t)^{-2}$ соответственно.

В рамках дислокационной теории рассчитаны зависимости длины дислокационного сегмента L и коэффициента динамического торможения дислокаций В от времени облучения. Показано, что длина дислокационного сегмента монотонно убывает с дозой облучения по закону  $L_t = L_{t=0} / (1 + \beta t)$ , что отражает процессы закрепления подвижных дислокаций в кристаллах радиационными дефектами.

Кроме этого было установлено, что абсолютное значение коэффициента торможения дислокаций В не зависит от времени облучения кристаллов LiF.

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Г.А. Петченко. Исследование дислокационных потерь ультразвука в облученных монокристаллах LiF в интервале доз облучения 0...400 Р // ВАНТ. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». 2012, №2, с. 36-39.

2. G.A. Petchenko, A.M. Petchenko. The study of the dislocation resonance in LiF crystals under the in-

fluence of the law-dose X-irradiation // Functional Materials. 2010, No4 (17), p. 421-424.

3. G.O. Petchenko. Acoustic Studies of the Effect of X-ray Irradiation on the Dynamic Drag of Dislocation in LiF Crystals // Ukr. Journ. Phys. 2011, № 4 (56), p. 339-343.

4.G.A. Petchenko. Dynamic damping of dislocations in the irradiated LiF crystals // *Functional Materials*. 2012, №4 (19), p. 473-477.

5. Г.А. Петченко. Влияние малых доз рентгеновского облучения на параметры дислокационного резонанса и величину коэффициента вязкости В в монокристаллах LiF // Вісник ХНУ. Серія «Фізика». 2012, №1019, в. 16, с. 57-60.

6. В.И. Альшиц, В.Л. Инденбом. Динамическое торможение дислокаций // УФН. 1975, т. 115, №1, с. 3-39.

7. Р. Труэлл, Ч. Эльбаум, Б.Чик. Ультразвуковые методы в физике твердого тела. М.: «Мир», 1972, 307 с.

8. В.В. Анциферов. Мощные одночастотные перестраиваемые твердотельные лазеры // Журнал *технической физики.* 1998, т. 68, №10, с. 74-79.

9. И.М. Неклюдов, А.К. Малик, А.А. Пархоменко, А.В. Рудницкий. Ионизационные механизмы генерации радиационных дефектов в кристаллах LiF при облучении высокоэнергетическими электронами // *ВАНТ. Серия «Физика радиационных поврежсдений и радиационное материаловедение».* 2009, №2 (93), с. 52-56.

10. М.И. Мазурицкий. Рентгеноспектральная оптика. Ростов-на-Дону: РГУ, 2005, 91 с.

11. A. Smakula. Uber Erregung und Entfarbung lichtelektrisch leitender Alkalihalogenide // Z. Physik. 1930, v. 59, №9-10, p. 603-614.

12. А.М. Петченко, Г.А. Петченко. Особенности поглощения ультразвука в кристаллах LiF при варьировании плотности дислокаций // Вісник ХНУ. Серія «Фізика». 2009, №865, в. 12, с. 39-44.

13. O.S. Oen, D.K. Holmes, M.T. Robinson. US AEC Report NORNL-3017, 3, 1960.

14. Р.М. Штерн, А.В. Гранато. Задемпфированный дислокационный резонанс в меди // Внутреннее трение и дефекты в металлах. М.: «Металлургия», 1965, с. 149-191.

15. Дж.М. Сивертсен. Внутреннее трение и модуль упругости кристаллов NaCl после гаммаоблучения // Внутреннее трение и дефекты в металлах. М.: «Металлургия», 1965, с. 222-229.

16. А. Гранато, К. Люкке. Струнная модель дислокации и дислокационное поглощение ультразвука // Физическая акустика. М.: «Мир», 1969, т. 4, ч. А, с. 261-321.

17. Н.П. Кобелев, Я.М. Сойфер, В.И. Альшиц. О соотношении между вязкой и релаксационной компонентами дислокационного затухания высокочастотного ультразвука в меди // ФТТ. 1979, №4 (21), с. 1172-1179.

18. G.A. Petchenko. Phonon damping of dislocations in potassium bromide crystals at different dislocation density values // *Functional Materials*. 2000, N<sup>o</sup>4 (7), p. 785-789.

19. O.M. Petchenko, G.O. Petchenko. Phonon Drag of Dislocations in KCl crystals with Various Dislocation Structure States // Ukr. Journ. Phys. 2010, №6 (55), p. 716-721.

20. А.М. Петченко, В.И. Мозговой, А.А. Урусовская. Вязкое торможение дислокаций в монокристаллах NaCl при температурах 77-300 К // ФТТ. 1988, №10 (30), с. 2992-2995.

Статья поступила в редакцию 14.12.2012 г.

### ВИВЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ І СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ОПРОМІНЕНИХ КРИСТАЛАХ LIF

### Г.О. Петченко

Імпульсним луна-методом у частотному діапазоні 37,5...232,5 МГц досліджено задемпфований дислокаційний резонанс у кристалах LiF із залишковою деформацією 0,65 % при T = 300 К в інтервалі доз опромінення 0...1000 Р. Визначено залежності коефіцієнта в'язкості В і середньої ефективної довжини дислокаційного сегмента L від часу опромінення.

### THE STUDY OF THE DYNAMIC AND STRUCTYRE CHARACTERISTICS IN IRRADIATED LIF CRYSTALS

#### G.A. Petchenko

The damped dislocation resonance has been studied in LiF crystals deformed to the value of the residual deformation 0,65 % at T = 300 K in the interval of irradiation doses 0...1000 R using the pulsed echo technique in the frequencies range 37,5...232,5 MHz. The time irradiation dependences of dislocation damping factor B and the average effective length of the dislocation segment L were determined.